



公益財団法人 岩谷直治記念財団

第53回（2026年度）岩谷直治記念賞

応募期間 2026年6月1日(月)～8月31日(月)

岩谷直治記念賞は、わが国高圧ガス関係諸事業の発展に尽力した岩谷直治氏の業績を記念し、エネルギーおよび環境に関する優れた技術開発で、かつ顕著な産業上の実績が認められている業績を表彰することにより、斯界の一層の発展を図り、国民生活の向上に寄与することを目的とします。

表彰の対象

(1) 対象となる業績

次の項目に関し優れた技術開発が既に完成し、かつ顕著な産業上の実績があると認めた業績

- ① 生産プロセスの合理化によるエネルギーの有効利用、効果的な環境保全の達成と顕著な産業上の実績
- ② エネルギーおよび環境に関する独創的な技術の開発と顕著な産業上の実績
- ③ エネルギーおよび環境に関連した新素材、バイオ新技術およびエレクトロニクス新技術の開発と顕著な産業上の実績

(2) 対象となる研究者

①一般対象

日本の学会・協会またはその他機関から推薦を受けた個人またはグループ

②中小企業対象

①のうち、資本金3億円以下または従業員300名以下の非上場企業で、グループを含め上場企業、大企業でなく、自ら技術開発する会社に所属する者

表彰の内容

賞状、賞牌、副賞500万円（①、②それぞれ2件以内）

応募方法

詳しくは当財団 Web サイトをご覧ください。「岩谷直治記念賞」

問い合わせ

公益財団法人 岩谷直治記念財団

URL：<https://www.iwatani-foundation.or.jp/>

E-mail:information@iwatani-foundation.or.jp

〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 日比谷国際ビル 18階

TEL 03-6225-2400 FAX 03-6910-2980